

АНОМАЛЬНО ВЫСОКИЙ $1/f$ ШУМ В НЕОДНОРОДНЫХ ПОЛУПРОВОДНИКАХ

Э.М.Баскин, А.Е.Морозовский, А.А.Снарский

Киевский политехнический институт

252056 Киев, Украина

Поступила в редакцию 26 февраля 1994 г.

После переработки 25 апреля 1994 г.

Исследована система с экспоненциально широким спектром распределения сопротивлений в том случае, когда существенна роль распределения полей и токов внутри каждого из сопротивлений, что является неотъемлемым признаком континуальной задачи. Учет этого распределения приводит к дополнительному увеличению относительной спектральной плотности $1/f$ шума (ОСП) по сравнению с дискретной задачей. Найден критический индекс ОСП, включающий слагаемое, объясняющее неоднородности распределения токов и полей внутри каждого сопротивления.

В однородных проводниках относительная спектральная плотность (ОСП) $1/f$ шума определяется хорошо известным выражением $C = \omega VS/R^2$ [1], где $S_R = \{\delta R \delta R\}$ – фурье-образ функции корреляции флуктуаций сопротивления R , V – объем образца и ω – частота. ОСП C является материальной константой и, согласно гипотезе Хоуге [2], $C = \alpha/n$, n – концентрация свободных носителей, а $\alpha \sim 10^{-3}$ – универсальный коэффициент – константа Хоуге. В неоднородных проводниках интегральный шум образца характеризуется C^e :

$$C^e = \frac{\langle C(\mathbf{r})(\mathbf{E}(\mathbf{r})\mathbf{j}(\mathbf{r}))^2 \rangle}{(\langle \mathbf{E}(\mathbf{r}) \rangle \langle \mathbf{j}(\mathbf{r}) \rangle)^2}, \quad (1)$$

где $\langle \dots \rangle$ – среднее по объему, $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ и $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ – локальные напряженность электрического поля и плотность тока.

Из (1) ясно, что для определения C^e необходимо знать детальное распределение полей и токов, причем неоднородность распределения для $1/f$ шума (четвертый момент) существеннее, чем для определения эффективной проводимости (второй момент $\sigma^e = \langle \mathbf{E}\mathbf{j} \rangle / \langle \mathbf{E} \rangle^2$). В общем случае четвертый момент не выражается через второй, поэтому для определения C^e используют различные модели неоднородной среды, позволяющие найти $\mathbf{E}(\mathbf{r})$ и $\mathbf{j}(\mathbf{r})$ [3, 4].

Наиболее общим случаем неоднородной среды является полупроводник с крупномасштабным потенциальным рельефом $V = V(\mathbf{r})$, модулирующим дно зоны проводимости [5, 6]. Если потенциал достаточно плавный (характерный масштаб потенциала $b \gg l$ – длины свободного пробега), то можно ввести локальную электропроводность $\sigma(\mathbf{r}) = e\mu \cdot n(\mathbf{r})$, где μ и $n(\mathbf{r})$ – подвижность и концентрация свободных носителей. Для простоты считаем подвижность не зависящей от координат (например, рассеяние происходит только на фонах). Концентрация в невырожденном случае модулируется $V(\mathbf{r})$ по закону $n(\mathbf{r}) = n_0 \exp\{-V(\mathbf{r})/kT\}$. Тогда задача об определении эффективной проводимости системы аналогична задаче о нахождении σ^e в среде с экспоненциально широким спектром распределения сопротивлений (ЭСР) [5]. Эффективная проводимость системы определяется концентрацией носителей вблизи уровня протекания V_c в потенциале $V(\mathbf{r})$ лишь с экспоненциальной точностью [5, 7, 8].

Как было показано в [9, 10], при определении преэкспоненциального множителя необходимо считать, что система находится в области размазки Δ . Это требует более детального знания элементов структуры перколяционного проводящего кластера. Дело в том, что сопротивление системы определяется не только одним перевалом с высотой V_c (ключевое сопротивление – по терминологии [11]), но и другими перевалами – аналогами сопротивлений мостиков и прослоек [4, 9], число и высоты которых определяются величиной области размазки Δ . Величина Δ была определена в [9, 10].

Таким образом, при вычислении интегральных свойств континуальных систем главными элементами перколяционной структуры являются седловые точки случайного потенциала, расположенные вблизи V_c . В простейшем случае $V(\mathbf{r})$ характеризуется одним энергетическим – V_0 – и одним пространственным – b – масштабами. Тогда вблизи любой седловой точки вид $V(\mathbf{r})$ универсален:

$$V(\mathbf{r}) = V_s + \frac{V_0}{b}(-x^2 + y^2 + z^2), \quad (2)$$

где V_s – высота перевала. Для определения сопротивления каждого перевала необходимо найти распределение полей и токов в перевальной области. Согласно [6],

$$n(\mathbf{r}) = n_s \exp(-(y^2 + z^2 - x^2)/L^2), \quad n_s = n_0 \exp(-V_s/kT), \quad (3)$$

где $L = b\sqrt{kT/V_0}$ и

$$E_Y = E_Z = 0, \quad E_X = (\varphi_0/L\sqrt{\pi}) \exp(-x^2/L^2), \quad j = e\mu n(\mathbf{r})E(\mathbf{r}), \quad (4)$$

где φ_0 – разность потенциалов на перевале V_s . Таким образом, сопротивление перевала R_s – одно из тех самых сопротивлений с экспоненциально широким спектром распределения – равно $R = 1/(\sqrt{\pi}Len\mu)$. В (3)–(4) выявилась особенность континуальных задач – кроме характерного масштаба системы b (аналог минимального размера в решеточных задачах), появился новый размер $L \ll b$, определяющий микрогеометрию ключевых сопротивлений.

Теперь можно сформулировать стандартную сеточную задачу об эффективной проводимости. Вся среда разбивается на ячейки с размером порядка b – аналогом минимального размера в стандартной перколяционной задаче. Каждой ячейке ставится в соответствие сопротивление R_s , которое можно записать через случайную переменную x :

$$R_s = \frac{1}{\sqrt{2\pi}e\mu b n_0 \lambda^{1/2}} \exp\left(-\frac{V_c - V_0}{kT}\right) e^{-\lambda x^2}, \quad (5)$$

где $\lambda = 2V_0/kT \gg 1$, а x – случайная переменная, лежащая в интервале $[0, 1]$ (на размерах, больших b , корреляция уже нет), распределение которой, как обычно, будем считать равномерным.

Согласно [7–10], эффективная проводимость среды равна

$$\sigma^e = \sigma(x_c)\lambda^{-y}, \quad y = \frac{\alpha_1 - \alpha_2}{2} + \nu(d - 2) + \frac{1}{2}, \quad (6)$$

где, согласно NLB-модели, $\alpha_1 = \alpha_2 = 1$, согласно модели слабого звена (МСЗ), $\alpha_1 = t - \nu(d - 2)$, $\alpha_2 = q + \nu(d - 2)$, ν – критический индекс корреляционной

длины, а t и q – критические индексы проводимости выше и ниже порога протекания двухфазных систем. В рассматриваемом трехмерном случае $\nu_3 = 0,9$, $t_3 = 1,7$, $q_3 = 0,7$. Лишняя $1/2$ в критически подобном индексе ν связана с перераспределением полей и токов в ключевых сопротивлениях. Аналогичный эффект в так называемых Swiss-Cheese-моделях [12] приводит к изменению критического индекса проводимости двухфазных систем t .

В отличие от [10], прежде чем вычислить C^e , необходимо определить C_s – шум в каждом s -том сопротивлении, связанный с его микрогеометрией. Используя гипотезу Хоуге, $C = \alpha/n$ и (1) и (4), где $\langle \dots \rangle$ – теперь среднее по объему порядка характерного пространственного масштаба потенциала b , получаем

$$C_s = \frac{\alpha}{n_s} \left\langle \frac{b}{L} \right\rangle^3 \frac{\text{erf}^3(2b/L)}{\text{erf}^6(b/L)}, \quad (7)$$

Поскольку $b/L \gg 1$, то (7) с точностью до слагаемых порядка $\exp(-b/L)$ имеет вид

$$C_s = \frac{\alpha}{n_c} \left\langle \frac{b}{L} \right\rangle^3. \quad (8)$$

Заметим, что учет резкой неоднородности распределения токов и полей в области перевала приводит к значительному увеличению амплитуды $1/f$ шума в $(b/L)^2 = (V_0/kT)^{3/2}$ раз на каждом перевале.

После того, как определена амплитуда шума на каждом сопротивлении (8), задача сведена к уже решенной задаче об определении эффективных свойств в среде с ЭСР [10]. В наших обозначениях получаем

$$C^e = \frac{\alpha}{n_c} \left\langle \frac{V_0}{kT} \right\rangle^\gamma, \quad \gamma > \frac{3}{2} + m, \quad (9)$$

где $m = (t - q)/2 + 2\nu$. Из (6) и (9) видно, что эффективная спектральная плотность $1/f$ шума в неоднородных полупроводниках с крупномасштабным потенциальным рельефом в $\lambda^{2\nu+3/2} (\gg 1)$ раз больше, чем в однородных с тем же самым удельным сопротивлением. Показатель 2ν возникает в обычной системе ЭСР, а степень $3/2$ обязана своим происхождением микрогеометрии – геометрической форме областей, определяющих сопротивление всей системы. Это дополнительное возрастание шума является еще одним примером (см. [13–15]) влияния микрогеометрии на величину критических индексов ОСП $1/f$ шума. Таким образом, явно показана связь между неуниверсальностью критических индексов и микрогеометрией.

Как видно из (9), гипотеза Хоуге не справедлива при описании шумов в целом в неоднородной системе. Действительно, соотношение $C(r) = \alpha/n(r)$ не справедливо для эффективных величин $C^e = \alpha/n_m$, где n_m – определяемая из эксперимента некая усредненная концентрация. Важно отметить, что n_m зависит от методики измерений: так, например, в сильном магнитном поле из холловских измерений $n_M = \langle n \rangle$, а концентрация, определяемая из измерений магнитосопротивления на том же образце, равна $n_m = n_c$ [16, 17] ($n_c / \langle n \rangle \sim \exp(-V/kT)$). Поэтому не удивителен большой разброс значений, отмеченный в [1] (таблица II).

Отметим, что формулы (8) и (9) дают также "рецепт" уменьшения ОСП $1/f$ шума, состоящий в уменьшении степени неоднородности системы (V/kT) .

Достигнуть этого можно двумя способами. Во-первых, увеличивая концентрацию подвижных носителей в зоне, например за счет фотовозбуждения, что приведет к экранировке флуктуирующего потенциала и уменьшению V_0 . Во-вторых (несколько парадоксальный способ), увеличивая температуру электронного газа. Заметим, что шум Найквиста при этом, конечно, растёт. Нам не известны целенаправленные эксперименты по определению температурной зависимости амплитуды $1/f$ шумов в перколяционных системах с микрогеометрией. Согласно опубликованным данным (см., например, [1], рис.18, 19, и [17, 18]), наблюдается как увеличение, так и уменьшение амплитуды $1/f$ шума с ростом температуры.

Работа выполнена частично при поддержке Гранта 2/726 Комитета по науке и технологиям Украины и гранта 93-02-15195 Российского фонда фундаментальных исследований.

-
1. И.О.Коган, УФН 4, 285 (1985).
 2. N.Hooge, Phys. Rev. A29, 139 (1969).
 3. R.Rammal, C.Tannous, and A.-M.S.Tremblay, Phys. Rev. A31, 2662 (1985).
 4. А.Е.Морозовский, А.А.Снарский, ЖЭТФ 95, 1844 (1989).
 5. В.И.Шкловский и А.Л.Ефрос, Electronic Properties of Doped Semiconductors, Springer-Verlag, Berlin, 1984.
 6. А.Я.Шик, ФТП 9, 872 (1975).
 7. S.Tus and В.І.Halperin, Phys. Rev. B39, 877 (1989).
 8. P.le Doussal, Phys. Rev. B39, 881 (1989).
 9. А.Е.Морозовский, А.А.Снарский, Письма в ЖЭТФ 56, 272 (1992).
 10. А.Е.Морозовский, А.А.Снарский, ЖЭТФ 104, 4059 (1993).
 11. Б.И.Шкловский, ФТП 10, 1440 (1976).
 12. S.Feng, В.І.Halperin, and P.N.Sen, Phys. Rev. B35, 197 (1987).
 13. А.-M.S.Tremblay, S.Feng, and P.Brenton, Phys. Rev. B33, 2077 (1986).
 14. А.-M.S.Tremblay, В.Fourcade, and P.Brenton, Physica A157, 89 (1989).
 15. D.J.Bergman, Phys. Rev. B39, 4598 (1989).
 16. А.Я.Шик, ФТП 9, 1152 (1975).
 17. А.Я.Шик, ФТП 17, 2220 (1983).
 18. R.H.Koch, J.R.Lloyd, and J.Cronin, Phys. Rev. Lett. 55, 2487 (1985).
 19. G.A.Garfunkel, G.B.Alers, M.B.Weissman et al., Phys. Rev. Lett. 60, 2773 (1988).